

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63109175 A

(43) Date of publication of application: 13.05.88

(51) Int. Cl C23C 22/08				
(21) Application number: 61255306 (22) Date of filing: 27.10.86	(71) Applicant	KAWASAKI STEEL CORPOKAYAMA PREF GOV		
(at) Sales a ming. 21.1000	(72) Inventor:	KIMURA HAJIME MOCHIZUKI KAZUO OKANO SHINOBU KAWASAKI HITOSHI HIRAMATSU MINORU		
(54) PHOSPHATING METHOD GIVING SUPERIOR ADHESION TO PAINT	phosphoric ester	0.1W10g/l at least one kind of acidic to a conventional phosphating soln. is		
(57) Abstract:				
PURPOSE: To form a phosphate film having superior adhesion to paint and corrosion resistance as an underlayer to be painted on a 7n allow plated steel				

underlayer to be painted on a Zn alloy plated steel sheet in a short time by using a phosphating soln. contg. a specified amt. of an acidic phosphoric ester.

CONSTITUTION: When a Zn alloy plated steel sheet is COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio phosphated to form a phosphate film, a phosphating soln.

electroplating, hot dipping or composite plating. Thus, a dense stable phosphate film is formed by high-speed phosphating.

⑩ 日本国特許庁(IP)

① 特許出頭公開

@ 公 開 特 許 公 超 (A) 昭63 - 109175

@Int_Cl_4 C 23 C 22/08 庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)5月13日

8520-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

60発明の名称 途料密着性に優れたりん酸塩処理法

識別記号

②特 随 昭61-255306

29Ж 頤 昭61(1986)10月27日

部内

792举 明 者 千葉県千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究本 部内 70発 明 者 望月 千葉県千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究本 一 雄

部内 の発明者 圀 畔 忍 千葉県千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究本

の出 願 人 川崎製鉄株式会社

の出 頭 人 ш 岡 30代 理 人 弁理士 渡辺 望稔

兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28号 岡山県岡山市内山下2丁目4番6号

外1名 最終頁に続く

1. 発明の名称

塗料密着性に優れたりん酸塩処理法

2. 特許請求の範囲

(1) Zn系めっき端板にりん輸出処理により億料 密着性に優れたりん酸塩皮脂を化成せしめるに既 し、前記りん酸塩処理被として、少なくとも1種 の酸性りん酸エステルを0.1~10x/2 抵加した りん酸塩処理液を使用することを妨償とする途料 密着性に優れたりん酸塩処理法。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、鋼板のりん酸塩処理法に関し、特 に、 7.11系めっき鋼板の塗装において、優れた塗料 密着性と耐食性を与える塗装下地用りん酸塩皮膜 を短時間で形成させる方法に関する。

<従来技術とその問題点>

従来、Znめっき鋼板の塗料密着性、耐食性を向 上させるために、徳装前処理として、その表而に りん機能鉛皮膜を施すことが一般に行われてい

最近では高品質の製品を多量に生産するために 化成皮膜処理に種々の改良が加えられている。

特に、鋼帯等のコイル状の金属材料にりん酸脈 鉛被膜を施し、これに塗装を施した後、成形加工 を行うプレコート製品の場合には、優れた塗料密 着性、耐食性および短時間で皮膜形成を行う高速 処理性が要求される。

すなわち、プレコート製品の場合には、塗装後 に折曲加工されるため、この成形加工の際に傘限 が劉雄したり、俄烈を生じたりすることは許され ない。また、生産性向上の間から、通常法で1~ 2分の化成処理時間が必要とされているが、プレ コートメタル(PCM)処理工程の場合には数秒 以内の短時間で皮膜形成を行うことが必要であ

ん酸亜鉛皮膜の主成分はホパイト Zna (PO 4) 2・4 II20 であり、無機塩の結晶である。この皮膜が厚 すぎると成形加工の際に結晶性皮質層の破壊を生 じ、 盤料 密 着性の大きな 劣化原因となり、 海すぎると 皮膜の 被 寝率が下がり、 ポーラスとなるので 射会性が低下する。

上記の目的のため、従来様々の改良が提案されているが、いずれも充分なものとは言えなかった。例えば特公昭57-72325には下記の技術が関示されている。

「鉄、亜鉛もしくは亜鉛合金の金属にりん酸亜 粕皮限を化成せしめるに隣し、 新合りん0.5 ~ 2.5 *15を有するデンプンもしくは他亜鉛分解 生成物のりん酸エステル化物をつん極亜鉛発理 格に0.00~0.5 %(*/0)の割合で協加したりん 酸亜鉛皮限化成落を使用する。」

しかし、テンプン誘導体は組成が一定セギ、 りん 機能処理性にパラッキを生じる原因となるととも に、さらに化成形中に乳散等の有限性およびフッ 素化合物を添加して、薬地のエッグを促進さ せることにより、短時間処理を達成せねばならな いなど、ポコントロールが複雑である。

デル等の酸性を示すりん酸エステルであればいか なるものを用いてもよい。りん酸基と結合するRO 店(Rはアルキル基、アリール基等)は製換基を 行するものでもよい。

酸性りん酸エステルのI例を以下に挙げるが、 本発明の酸性りん酸エステルはこれらに限定され るものではない。

(モノまたはジ) メチルアシッド
ホスフェート。
(モノまたはジ) エチルアシッド
ホスフェート

(モノまたはジ)イソプロピルアシッド ホスフェート、

(モノまたはジ) β - クロロエチルアシッド ホスフェート、

(モノまたはジ) ブチルアシッド ホスフェート、

ブチルビロホスフェート、 ブトキシエチルアシッドホスフェート、 2 - エチルヘキシルアシッドホスフェート、 <食用の目的>

本発明の目的は、りん酸塩処理被を改良することにより、緻密で安定なりん酸塩皮酸を形成させることができ、しかも高速処理によるりん酸塩処理が可能なりん酸塩処理法を提供するにある。

<発明の構成>

本発明は、2n系めっき郷版にりん機型処理により専科密を性に優れたりん機型処理をとして、少なくとも1種の酸性りん機工ステルを0.1~10 8/4 版加したりん機型処理域を役用することを特別とする資料密容性に優れたりん機塩処理法を役員する。

以下に本発明を更に詳細に説明する。

本発明者等はりん酸塩処理液中に添加する種々 の添加剤について検討した結果酸性りん酸エステ ルが優れた効果を示すことを知見した。

酸性りん酸エステルとしては(RO)*PO*II, (RO)*PO*II** で示されるモノ又はジりん酸エステル、酸性近りん酸エステル、酸性でロりん酸エステル、

 \mathcal{G} (2 - エチルヘキシル) ホスフェート、 エチレングリコールアシッドホスフェート、 (モノまたはジ) (2 - ヒドロキシエチル)

メタクリレートアシッド ホスフェート.

(モノまたはジ)トリデシルアシッド ホスフェート、

2 - メタアクリロイルオキシエチルアシッド ホスフェート、

ビス(2-エチルヘキシル)ホスフォリック アシッド、

(モノまたはジ) ブチルホスフォリックアシャド

(モノまたはジ) イソデシルホスフォリック アシッド、

機性りん酸エステルはりん酸塩処理部中に添加 して安定であり、また、単独および2種以上の協 加において優れた効果を示す。なお、水に溶解し こくいものは予めまを入一ル等の打機溶剤で溶か した被を適加する。 本発明の酸性ウル酸エステルは、りん酸、 置り ん酸、ピロリン酸等のりん酸の水酸基をアルキル オキシ、アリールオキン基等で譲換したものであ り、水素が少なくとも1つ末型酸で残ったものを いう。正りん酸エステルの場合はモノまたはジー りん酸エステルであり、トリ・りん酸エステルの ように水素が残らないエスデルとは異なり酸性を 有する。このたり反応性に富むので特別なエッチ ング剤の緩和を必要とせず、また高差処理に適す る。酸性りん酸エステルの添加濃度は0.1~10 s/2の強硬とであり、10 s/2の強硬とする。0.1 s/2 未満ではほとんど添 加無数なく、一方、10 s/2 の治療となり治費る。

従来のりん機塩処理域中に機性りん機エステル を返加した場合の効果は次のように予えられる。 逆料密毒性:りん機塩処理成限域分の一部が有 機物で構成されるため、証料との相部性が よくなり、物料密素性が向上する。

耐食性:従来のりん酸塩皮膜に比べて欠陥が少なく、緻密な皮膜の形成により、耐食性が

微性りん像エスアルを添加するりん酸塩処理域 は従来用いられているものでよく、主成分は例え ば、次の範囲のもので、Zn系めっき製板にりん酸 塩処理を行うことを目的とするものであればよ い

亜鉛イオン	0.1	~ 1	0 g/ £
ニッケルイオン	0.1	~	5 g/ £
りん酸イオン	1	~ 4	0 g/ £
硝酸イオン	0.1	~	5 g/2
との事ノオン	n 1	~	E a / 0

酸化剤として硝酸イオン以外に重硝酸イオン、 塩溶酸イオン、または過酸化水溶を使うこともで きる。

全機度、激爆機度、微比は10系めっき端板の種類および発理時間によって適宜設定する。また、 減温は40~70℃の範囲であればよい。りん酸 報題理タイアとして、役債タイプ、スプレータイ ブルずれも使用できる。 向上する。

高速処理性: 酸性のりん酸エステル類を添加することにより、 Zn系めっき面のエッチングを促進し、 短時間で高速処理を可能とす

本発明の ln系めっきとしては次のものを含む

- (1) 電気亜鉛めっき、溶験亜鉛めっきなどの亜 鉛めっき。また、これらにリフロー処理を 行ったもの。
- (2) InとNi, Co, Fe, Cr, Mn, Mo, W, V, Ti , Ir, Sn. Pなどのうち1種以上を含むIn系合金めっき。
- (3) Inと A2, Cr, Sn, Si, などのうち1 種以上を含む溶験 In系合金めっき。
- (4)上記(1)、(2)または(3)にさらに SiO₂、AL₂O₆、TiO₂ などの酸化物のうち1 種以上を分散合有するZn系合金複合めっき。
- (5)上記(1)~(4)のめっきを多層に形成した積層めっき及び上層にFeめっきあるいは feリッチなめっきを旅した積層めっき。

<実施例>

以下に実施例により未発明を具体的に述べる。 第1回は未発明の方法によるりん酸塩処理時間 と東側付着他の関係を示すグラフである。回に示 すように、いずれの7m系的っち類板においても、 未発明方法によれば、3 秒処理で目標付着型1.5 x/m² を達成しており、高速処理が可能である。 なお、りん酸塩処理条件は次のとおりである。 (1) 日本バーカライジング割パーコレンスで数

(2)次いで、標準りん般塩処理液

亜鉛イオン	2.6 g/£
ニッケルイオン	0.3 g/£
りん酸イオン	11.0 g/£
硝酸イオン	0.5 g/2
ふっ素イオン	0.1 8/2

而調整を行なう(室温で3秒投消)。

に電気2nめっき弾板(第1図〇印) [付充値15 g/a²] の処理においては、ジーエチルアシッド ホスフェートを3g/g 添加した被組成を用いた。 2n-Ni 合金めっき弾板(第1図〇印) [付み登

15 g/m²、Ni含有楽10 wt%] の処理において は、モノーBークロロエチルアシッドホスフェー トを5g/2添加した被組成を用いた。

2n- A 2 合金めっき鋼板 (第1図口印) [付着 登50 g/m²、 A2合有率4 wt%]の処理におい 2) 塗装板の耐食性 ては、ジーブチルホスフォリックアシッドを8 g/ 2 添加した液組成を用いた。

第1表に前記の標準りん酸塩処理液に種々の酸 性りん酸エステルを添加した液を用いて処理した 後、次の塗装を施し、徐料密着性と耐合性を調べ た結果を示す。

塗料:関西ペイント製マジクロン#1000

(アクリル系家電用塗料)

焼付: 1 6 0 ℃ × 2 0 分

塗膜厚:25~30μα

1) 塗料密着性

塗装板を180度折曲が屈曲部に粘着テープを 貼り、これを急激に剝離して、塗膜の剁離状態を 観察し、評価した。

- ◎ 劉雄なし
- 〇 様くわずかに到離
 - わずかに剝離 Δ
 - 全面剝離

塩水噴霧試験 (JIS-2-2371) で電気Inめっ き鋼板は10日後、Zn-Ni 合金めっき鋼板は 30日後、In-A&合金めっき鋼板は20日後、 Zn-Co-SiOz複合めっき鋼板は40日後、塗膜のク ロスカット部におけるふくれ発生状態を観察し

- の ふくれなし
- ふくれ幅2mm以下
- △ ふくれ幅2~5㎜
- × ふくれ幅5 mm以上

第1表から明らかなように木発明の方法によれ ば、塗料密着性と耐食性の優れた塗装下地用りん 胎塩皮脂が得られる。

液(その1)

めっき消板	りん酸エステル類・採加請提(x/2)	统料密着性	斜	A	性			
	縁 hu な し	Δ		×		Ħ	較	91
	ジーエチルアシッドホスフェート 0.05g/2	Δ		Δ		lt	帧	91
	ジーエチルアシッドホスフェート 0.1 g/2	0		0		雂	ışı	94
電気Zmめっき (付着量	ジーエチルアシッドホスフェート 1 g/2	9		0		兔	明	64
1 5 g/m²)	ジーエチルアシッドホスフェート 5 g/2	0		0		免	(\$)	64
	ジーエチルアシッドホスフェート 10 g/g	0		0		Æ	gŋ.	64
	ジーエチルアシッドホスフェート 2.0 g/g	Δ		0		Ιt	帨	94
	ジーエチルアシッドホスフェート 3 g/2+ モノーエチレングリコールアシッドホスフェート 3 g/2	0		0		雂	u)	94
	モノーβ-クロロエチルアシッドホスフェート 0.05g/2	Δ		Δ		łŁ	蜈	64
	モノーβ-クロロエチルアシッドホスフェート 0.1 g/2	Δ		0		Æ	41	94
Zn-Ni 合分めった	モノーβ-クロロエチルアシッドホスフェート 1 g/2	0		0		旌	畊	614
(14 27 ld	モノーβ-クロロエチルアシッドホスフェート 5 g/2	0		0		Æ	193	64
15 K/#2 Ni含有架 10 wL%)	モノーβ-クロロエチルアシッドホスフェート 10 g/2	0		0		発	41	纠
	モノーβ-クロロエチルアシッドホスフェート 2.0 g/2	Δ		9		łt	伙	Ħ
	モノーβ - クロロエチルアシッドホスフェート 3 g/2+ モノー(2-ヒドロキシエチル)メタクリレート アシッドホスフェート 3 g/2	0		0		я	OFF	64

第 1 表(その2)

めっき斜板	りん酸エステル剤・添加濃度(8/	2)	生料密看性	耐食	Ħž.		
	ジープチルホスフォリックアシッド	0.05g/2	Δ	Δ		比較	6
	ジープチルホスフォリックアシッド	0.1 g/2	0	0		免 甲	1 8
In-Alich 企めっき	ジープチルホスフォリックアシッド	1 g/2	0	0		兔贝	1 8
(付着級 50 x/s ²	ジープチルホスフォリックアシッド	5 g/2	0	0		免诉	1 6
A & 含打率	ジープチルホスフォリックアシッド	10 8/2	0	0	П	九川	1 6
4 #L%)	ジーブチルホスフォリックアシッド	20 1/2	Δ	0		比帧	
	ジープチルホスフォリックアシッド モノー 2 - エチルヘキシルアシッドホスフェート	3 g/f + 3 g/f	۰	٥		处理	1
	2-メタアクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート	0.05g/£	Δ	Δ		比畅	
n-Co-SiO-概合	2-メタアクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート	0.1 g/2	0	0		死甲	1
n=cn=3103模数 りっき (付着版	2-メタアクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート	1 8/2	0	0		维币	1
3 0 g/m ²	2-メタアクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート	5 g/2	0	0		発甲	1
Co合有率 1.5 wt% SiO,合有率	2-メタアクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート	10 g/2	0	0		免诉	1
0.5 %)	2-メタアクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート	20 g/£	0	Δ		比帧	
	2-メタアクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート ジイソデシルホスフォリックアシッド	3 g/1 + 3 g/2	۰	0	٦	発甲	1

本発明は第1表に示すようにZn系めっき猟板だけでなく、ZnもしくはZn合金の金属にも適用することができる。

また、木発明のりん酸塩類理後、必要に応じて クロムシーリングを施すことにより、さらに耐食 性向上等の性能アップをはかることができる。

<発明の効果>

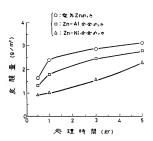
本発明方法は、りん酸塩処理液中に所定量の酸性りん酸エステルを添加することにより優れた塗料器な性と耐食性を与える塗装下地用皮膜を形成することができる。

またりん酸塩皮膜を短時間で形成することがで きるので、プレコートメタル処理工程等での高速 処理性が良い。

4. 図面の簡単な説明

第1 図はりん酸塩処理時間と皮膜付着量を示す グラフである。

F1G. 1



第1]	夏の £	売き						
の発	明	者	Ж	崎	仁	±	岡山県岡山市伊福町4丁目3番18号 ター内	岡山県工業技術セン
②発	明	者	平	松		実	ラード3 岡山県岡山市伊福町 4 丁目 3 番18号 ター内	岡山県工業技術セン